

a 2020 0052

Invenția se referă la tehnologia de producere a materialelor nanostructurate, în special la procedee de obținere a membranelor metalice nanostructurate.

Procedeul, conform invenției, include depunerea unui film subțire de Au pe un substrat semiconductor și decaparea ulterioară a substratului. Totodată, filmul de Au se depune pe substrat prin depunere electrochimică în regim de impuls, iar decaparea substratului se efectuează prin anodizare.

Revendicări: 1

Figuri: 3